

# 基于电子理论的断裂机理新探

程开甲 程漱玉\*

西北核技术研究所, 西安 710024

**摘要** 应用 TFDC (Thomas-Fermi-Dirac-Cheng) 电子理论探讨了材料的断裂机理。该文分析了稳定的材料量子袋中电子受到向内的 Coulomb 作用力和与表面张力相关的电子斥力作用时的平衡状态, 提出了平衡状态受到破坏而产生断裂的可能。研究得到了稳定材料颗粒的纳米级极限尺度判据。

**关键词** Thomas-Fermi-Dirac 纳米 断裂条件

在 TFDC (Thomas-Fermi-Dirac-Cheng) 电子理论模型<sup>[1]</sup>中, 一个定义为量子袋的隧道电子构成的电子云壳层包复着块材。

这一电子壳层受到了两种力的作用: 由于作用在块体材料的表面张力, 一个向外的推力作用在壳层电子上; 相反方向的 Coulomb 力作用则将壳层电子向内拉。对于大尺寸的块体, 作用于量子袋上的向外的力与 Coulomb 力相平衡。但当块体尺寸减小到一定尺度, 向外作用的力的作用急剧变大, 起到主要作用而使平衡被破坏, 然后壳层裂开发生断裂。块体能够稳定的极限尺寸为  $R_L$ , 尺度小于  $R_L$  时, 壳体成为小粒子的多体集合。 $R_L$  的粗略估算结果为纳米量级。

## 1 TFDC 电子理论

在 TFDC 电子理论中, 块材被等价于一个半径为  $R$  的球体 (见图 1)。

图 1 中,  $\sigma$  为块体表面的电子密度,  $P_s$  为作用在隧道电子上的向外的推力;  $P_c$  为向内拉的 Coulomb 力。

块体的总能量  $E$  为

$$E = K + \Phi + \Phi_s,$$

$$\Phi_s = -\frac{Q^2}{\epsilon_0 2R}, \quad Q = 4\pi R^2 \sigma,$$

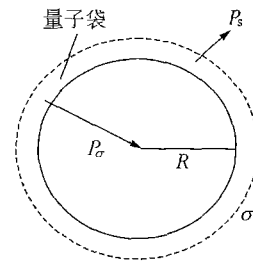


图 1 量子袋示意图

式中  $K$  和  $\Phi$  为块体的总动能和总势能,  $\Phi_s$  为静电势,  $Q$  为块体的表面电荷,  $\epsilon_0$  为介电常数。

块材表面存在着电荷密度为  $\sigma$  的隧道电子壳层 (称之为量子袋), 在 Coulomb 作用下受到向内的表面电子压力:

$$P_c = \frac{(4\pi\sigma)^2}{\epsilon_0 8\pi} = 2\pi\sigma^2/\epsilon_0,$$

$$\Phi_s = -3PV = -\frac{Q^2}{\epsilon_0 2R} (Q = 4\pi R^2 \sigma).$$

当块材为无限大的平面时, 表面张力为零; 当块材表面开始弯曲时, 向内压的表面张力的作用随之显现出来, 并随着表面弯曲的程度而增大。块材受到表面张力作用的同时, 一个与表面张力相反的力作用在块材表面量子袋中的隧道电子上,

2005-04-11 收稿, 2005-06-20 收修改稿

通讯作者, E-mail: ckjshuyu@public.bta.net.cn

$$P_s = \frac{2\gamma}{R}.$$

因此,在这两种作用共同的作用下,量子袋上的合成静压  $P_i$  为

$$P_i = P_s - P_\sigma = \frac{2\gamma}{R} - \frac{2\pi\sigma^2}{\epsilon_0},$$

$P_i$  必须为负方能使电子壳层稳定,即

$$\frac{2\gamma}{R} - \frac{2\pi\sigma^2}{\epsilon_0} < 0, \quad R > \frac{\gamma\epsilon_0}{\pi\sigma^2} = R_L.$$

如果是  $R < R_L$  的纳米粒子,电子壳将不稳定而使量子袋中的粒子不能积聚在一起.当水被包复成这种极限尺寸以下的纳米粒子时,就会有特殊的功能——成为极佳的溶剂.

## 2 量子袋, 极限尺度与不稳定性 and 断裂

块材的稳定性条件已如上所得为

$$R > R_L = \frac{\gamma\epsilon_0}{\pi\sigma^2}.$$

假设块材由许多分子量为  $M$ , 质量密度为  $\rho$  的分子组成,可如下计算得分子的半径为  $r_0$

$$\frac{4}{3}\pi r_0^3 \cdot \rho = \frac{M}{6.06 \cdot 10^{-23}}, \quad r_0 = \left(\frac{M}{8\pi \cdot 10^{23}\rho}\right)^{\frac{1}{3}},$$

则有极限尺寸  $R_L$  为

$$R_L = \frac{\gamma\epsilon_0}{\pi\left(\frac{e\eta}{\pi r_0^2}\right)},$$

式中  $\eta$  为分子的隧道电子数.

以水为例,  $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$ ,  $\epsilon_0 = 88$ ,  $\gamma = 75 \text{ mN/m}$

若设  $\eta < \frac{1}{3}$ , 则  $R_L > 1.5 \text{ nm}$

因此,  $R_L$  是量子袋处于亚稳态时的极限尺寸,大小为纳米量级.

当表面张力  $\frac{2\gamma}{R}$  的作用与 Coulomb 作用相比可忽略时, 赝势  $\Phi_s$  在固体材料总能量中起作用, 材料是稳定的. 但在极限尺寸  $R < R_L$  的条件下, 表面能的大小可以与体积能相比拟时, 系统进入了新的状态: 界面之间失去了清晰的界限. 当系统为尺度  $R$  近似于  $R_L$  的非均匀状态时, 系统处于亚稳状态, 系统崩溃而发生断裂.

如果考虑受外压加载的情况, 稳定性条件变为

$$P + \frac{2\gamma}{R} - \frac{(4\pi\sigma)^2}{\epsilon_0 8\pi} < 0,$$

$$R'_L = 2\gamma / \left( \frac{(4\pi\sigma)^2}{8\pi} - P \right) < R.$$

对向内的压力作用在块体的情况, 块体的极限尺度  $R'_L$  要比没有外加作用时的  $R_L$  大.

相反, 对拉伸力作用的情况, 块体的极限尺度  $R'_L$  要比没有外加作用时的  $R_L$  小.

因此, 断裂问题不仅与块体尺度有关, 还与在界面上作用的内应力有关, 内应力对微观尺度产生了非均匀的环境. 断裂过程开始于极限尺寸以下的亚稳态, 在这样的区域里, 结构中存在着杂质和缺陷.

## 3 结论

对量子袋来说, 与表面张力相对应的作用使隧道电子云壳层受到向外推的作用, 而 Coulomb 作用将隧道电子云壳层向里拉. 一般来说, 为保持块体材料的稳定, 向内的拉力要大于向外的推力, 也即给所有隧道电子提供的负赝势起到主要作用.

当块体尺寸减小到极限尺寸以下时, 量子袋不再稳定而坍塌, 系统变成没有清晰边界的多体, 是一个大分子体.

断裂实际上是应力在极小的纳米范围里一种转变过程——从稳定的固态衰变成不稳定的纳米尺度大分子.

## 参 考 文 献

- 1 程开甲, 程漱玉. 材料科学的理论基础. 自然科学进展, 1996, 6(1): 12-20